





 ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数	
 ×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—	
 ×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—			
 ×				DESIGNED	DRAWN	<del>OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2</del>				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
 × 3	ホル`範囲・外径寸法追加	20.10.08	R. H.			<del>OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15</del>					—		V S - T C M 0 1 9 - 1 3 0 / S				
 × 1	Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.			T. A.	T. T.	<del>OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1</del>				SCALE	1 / 1		NAME	D R A W I N G / 外 観 図	
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME					<del>OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1</del>					DATE	' 15.01.13		DRAW NO.	0 D T C 0 5 2 1 A 3
				TOLERANCES A B C S													